

指定施設

次の物質を製造し、貯蔵し、使用し、若しくは処理する施設。

- 1 ホルムアルデヒド
- 2 ヒドラジン
- 3 ヒドロキシルアミン
- 4 過酸化水素
- 5 塩化水素
- 6 水酸化ナトリウム
- 7 アクリロニトリル
- 8 水酸化カリウム
- 9 アクリルアミド
- 10 アクリル酸
- 11 次亜塩素酸ナトリウム
- 12 二硫化炭素
- 13 酢酸エチル
- 14 メチルターシャリーブチルエーテル（別名MTBE）
- 15 硫酸
- 16 ホスゲン
- 17 一・二ジクロロプロパン
- 18 クロルスルホン酸
- 19 塩化チオニル
- 20 クロロホルム
- 21 硫酸ジメチル
- 22 クロロピクリン
- 23 りん酸ジメチル＝二・二ジクロロビニル（別名ジクロロボス又はDDVP）
- 24 ジメチルエチルスルフィニルイソプロピルチオホスフェイト（別名オキシデプロホス又はESP）
- 25 トルエン
- 26 エピクロロヒドリン
- 27 スチレン
- 28 キシレン
- 29 パラジクロロベンゼン
- 30 N-メチルカルバミン酸二セカンダリーブチルフェニル（別名フェノブカルブ又はBPMC）

- 31 三・五—ジクロロ—N— (一・一—ジメチル—二—プロピニル) ベンズアミド (別名プロピザミド)
- 32 テトラクロロイソフタロニトリル (別名クロロタロニル又はTPN)
- 33 チオりん酸O・O—ジメチル—O— (三—メチル—四—ニトロフェニル) (別名フェニトロチオン又はMEP)
- 34 チオりん酸S—ベンジル—O・O—ジイソプロピル (別名イプロベンホス又はIBP)
- 35 一・三—ジチオラン—二—イリデンマロン酸ジイソプロピル (別名イソプロチオラン)
- 36 チオりん酸O・O—ジエチル—O— (二—イソプロピル—六—メチル—四—ピリミジニル) (別名ダイアジノン)
- 37 チオりん酸O・O—ジエチル—O— (五—フェニル—三—イソキサゾリル) (別名イソキサチオン)
- 38 四—ニトロフェニル—二・四・六—トリクロロフェニルエーテル (別名クロルニトロフェン又はCNP)
- 39 チオりん酸O・O—ジエチル—O— (三・五・六—トリクロロ—二—ピリジル) (別名クロルピリホス)
- 40 フタル酸ビス (二—エチルヘキシル)
- 41 エチル= (Z) —三— [N—ベンジル—N— [[メチル (一—メチルチオエチリデンアミノオキシカルボニル) アミノ] チオ] アミノ] プロピオナート (別名アラニカルブ)
- 42 一・二・四・五・六・七・八・八—オクタクロロ—二・三・三a・四・七・七a—ヘキサヒドロ—四・七—メタノ—H—インデン (別名クロルデン)
- 43 臭素
- 44 アルミニウム及びその化合物
- 45 ニッケル及びその化合物
- 46 モリブデン及びその化合物
- 47 アンチモン及びその化合物
- 48 塩素酸及びその塩
- 49 臭素酸及びその塩
- 50 クロム及びその化合物 (六価クロム化合物を除く。)
- 51 マンガン及びその化合物
- 52 鉄及びその化合物
- 53 銅及びその化合物
- 54 亜鉛及びその化合物
- 55 フェノール類及びその塩類

56 一・三・五・七—テトラアザトリシクロ [三・三・一・ 一三・七] デカン (別名
ヘキサメチレンテトラミン)